

2006년 가을 총회 및 학술대회 진행표

26일(목)	
16:30~18:40	신진연구자 특별 심포지엄 (고려대학교 인촌기념관)
16:30~17:50	평의원회의 전 세미나 (고려대학교 인촌기념관 대회의실)
18:00	평의원회의 (고려대학교 인촌기념관 대회의실)

27일(금)	A 하나스퀘어 멀티미디어	B 공학관 강당(566호)	C 공학관 467호	D 창의관 117호	E 창의관 127호	F 하나스퀘어 강당
08:30						
09:00						
09:20	[산업계 공정 R&D 특별포럼 I] "Industrial Practice for Process Operation and R&D – Present and Future" (09:00~10:40)	차세대 고집적 반도체 세정기술 심포지엄 (09:00~10:40)	SMB 공정개발과 응용 심포지엄 (09:00~10:20)	에너지화학산업의 예방안전관리기술 심포지엄 (09:00~10:40)	고기능성 나노 복합 소재 기술 개발동향 심포지엄 (09:00~10:40)	신재생에너지 기술개발 및 특허출원 동향분석 심포지엄 (09:00~10:40)
09:40						
10:00						
10:20						
10:40						
11:00						
11:40						
11:50						
12:30						
12:40						
13:40						
14:00						
14:30						
15:00	[산업계 공정 R&D 특별포럼 II] "Industrial Practice for Process Operation and R&D – Present and Future" (14:00~18:00)	제4회 화학공학 마스터즈 심포지엄 "화공산업과 나노테크놀로지" (14:00~17:30)	여성 화학공학인 활용촉진을 위한 심포지엄 (14:00~15:30)	화학공학교육 포럼 (창의관 117호) 및 제2회 대학생 화학공학 창의설계 경진대회 (창의관 110호) (14:00~18:00)	분리기술부문위원회	
15:30						
16:00						
16:30						
17:00						
17:30						
18:00						

포스터 발표 I (09:00~11:00) : 고분자, 공업화학, 재료, 촉매 및 반응공학 (고려대학교 하나스퀘어 지하광장)

포스터 발표 II (13:00~15:00) : 분리기술, 에너지/환경I, 유동층, 이동현상, 화학공정안전 (고려대학교 하나스퀘어 지하광장)

포스터 발표 III (16:00~18:00) : 공정시스템, 미립자공학, 생물화공, 에너지/환경II, 열역학 (고려대학교 하나스퀘어 지하광장)

18:30~ : 간친회 (고려대학교 자연계 캠퍼스 생활관 교직원 식당)

2006년 가을 총회 및 학술대회 진행표

신진연구자 특별 심포지엄

- 일시 : 2006년 10월 26일(목), 16:30~18:40
 - 장소 : 고려대학교 인촌기념관 2층 제5회의실
 - 대상 : 국내 화학공학 관련 대학, 연구소, 기업체 근무경력 3년 이하의 교수 및 박사급 연구원
 - 프로그램
 - 16:30~16:50 신진연구자 인사
 - 16:50~17:10 인사말 및 행사 소개(한국화학공학회 현황 및 비전)
문상흡(한국화학공학회 회장)
 - 17:10~17:20 Coffee Break
 - 17:20~18:00 에너지자원기술개발 현황 및 전망
원장묵(에너지관리공단 기술개발기획실)
 - 18:00~18:40 Nanostructured Polymer Thin Films with Functions
차국현(서울대학교 화학생물공학부)
 - 18:50~ 신진연구자 소개 및 평의원과의 만찬

평의원회의 전 세미나

- 일시 : 2006년 10월 26일(목), 16:30~17:50
 - 장소 : 고려대학교 인촌기념관 대회의실
 - 프로그램
 - 16:30~16:40 인사말 및 행사 소개
문상흡(한국화학공학회 회장)
 - 16:40~17:10 공과대학 교수 업적평가 개선안
조성민(성균관대학교 화학공학과)
 - 17:10~17:20 Coffee Break
 - 17:20~17:50 한국화학공학회 중장기 발전계획안
기 준(한국화학공학회 수석부회장)